



金泽成
合作外国律师

law@leeinternational.com
T. 82-2-2262-6603
F. 82-2-2279-3621

Practice Area

- 知识产权

Experience

- 主管研究员，三星综合技术院 航空电子研究所 (1988~1992)
- 课长，三星电子 知识产权中心 许可组 (1993~1999)
- 专利研修，美国 三星电子 知识产权团队 华盛顿特区办公室 (1995~1996)
- 研修，美国 Cushman Darby & Cushman 律师事务所 (1996)
- Mediator for IP & Technology, California State Mediation Association (2003)
- 专利争议及法律咨询委员，韩国电子信息通信产业振兴会 (2005~2017)
- 组长，三星电子 半导体研究所 专利申请组 (2007)
- 专利总管/常务，三星电子 半导体研究所 专利团队 (2011~2016)
- 副所长, HA & HA IP Law Firm (2017~2021)
- 运营理事，KAIST-华城市 Science Hub 企业培育中心 (2022.06~至今)
- 合作外国律师, Lee International IP & Law (2023~至今)

Education

- 庆北大学 电子工程系 (学士, 1988)
- University of New Hampshire - Franklin Pierce IP Law Center, U.S. (J.D., M.I.P., 2004)

Qualifications

- 外国律师 – 美国马萨诸塞州 (2004)

Publications / Presentations

- 〈关于提高美国专利创造性判断标准的必要性研究〉(发明与专利, 2004.12)
- 共同作者, 《美国专利判例研究》1、2、3 篇, (美国专利法研究会, 2013、2017、2022)

Awards & Recognition

- 韩国知识经济部长官 表彰 (2008)
- 韩国国家知识产权委员会 表彰 (2011)
- 三星电子 代表理事副会长 表彰 (2012)

Etc

- 工作语言 : 韩语、英语

Trusted Partner for Your Global IP Needs

